

<<颜勤礼碑技法与临创>>

图书基本信息

书名：<<颜勤礼碑技法与临创>>

13位ISBN编号：9787543935006

10位ISBN编号：7543935007

出版时间：2008-4

出版时间：上海科技文献

作者：施志伟 编

页数：72

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<颜勤礼碑技法与临创>>

内容概要

书法是我国优秀的传统艺术，几千年来留下了数不胜数的书法遗产。其中许多优秀的碑帖墨迹，被后人所推崇，广为习书者仿效和临摹。

本帖将所有的范字还原成墨迹，使其更接近书法大师的真迹，同时适度放大和在笔画中用白细线勾画笔法走势，增加了图文的可读性，结构要领的直观性，文字精解的易读性，并加以归类编排。使学书者更容易领悟大师书体的特点，引导学习者举一反三，加以变化运用，以提高书法基础训练的效果。

<<颜勤礼碑技法与临创>>

书籍目录

一 概述颜真卿《颜勤礼碑》简介《颜勤礼碑》技法精要毛笔、书写姿势和运笔方式二 点画技法永字八法点画变化点画组合三 部首技法四 结构技法五 集字创作中堂对联条幅斗方、团扇折扇横幅
附：颜真卿《颜勤礼碑》原碑帖

<<颜勤礼碑技法与临创>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>